SPÉCIFICATION TECHNIQUE

ISO/TS 80004-11

Première édition 2017-05

Nanotechnologies — Vocabulaire —

Partie 11:

Nanocouche, nanorevêtement, nanofilm et termes associés

Nanotechnologies Vocabulary

Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms

https://scandxxdx.iteh.ai)

· ·







DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

$\, @\,$ ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office Ch. de Blandonnet 8 • CP 401 CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel. +41 22 749 01 11 Fax +41 22 749 09 47 copyright@iso.org www.iso.org

Son	nmaire	Page
Avan	t-propos	iv
Intro	duction	v
1	Domaine d'application	1
2	Références normatives	1
3	Termes et définitions 3.1 Termes de base décrivant les revêtements, les couches, les films, les films libres (autosupportés ou autoportants) et les membranes 3.2 Termes décrivant des éléments ayant une épaisseur à l'échelle nanométrique (nanorevêtements, nanocouches, nanofilms et termes associés) 3.2.1 Éléments libres (autosupportés ou autoportants) 3.2.2 Éléments appliqués (déposés) sur des substrats 3.3 Termes décrivant des éléments ayant une structure interne ou de surface à l'échelle nanométrique	3 3 3
Biblio	ographie	
	x alphabétique	
	iTex Santaxas (https://stapaxas.iteh.ai) Dycurent Preview ards.iteh.ai/\(\text{13}\) \text{13}\(\text{15}\) \(\text{8}\) \(\text{104-11:2017}\) ards.iteh.ai/\(\text{12}\) \text{13}\(\text{16-ef04-46e2-91e6-ac4d5f8e5cef/iso-ts-80004-1}\)	

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité à Kintention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/foreword.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 229, *Nanotechnologies*, en collaboration avec l'IEC/TC 113, *Nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électrotechnologiques*. \$80004-11-2017

Une liste de toutes les parties de l'ISO/TS 80004 peut être consultée sur le site de l'ISO.

Introduction

Les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreux domaines d'application offrant des fonctionnalités spécifiques. Des structures ordonnées sont de plus en plus utilisées dans certaines applications telles que les revêtements stratifiés pour la protection des surfaces contre l'usure. Dans ces revêtements, il est possible d'avoir plusieurs couches ayant chacune une épaisseur de seulement quelques nanomètres. Des surfaces nanotexturées sont développées dans lesquelles la structure de la texture à la surface d'un composant peut avoir une incidence majeure sur les propriétés du composant.

Lorsqu'il est question des applications de ces nanotechnologies, un cadre de référence commun pour certains termes généraux est souhaitable. En général, un revêtement est appliqué sur un substrat et n'est pas indépendant de celui-ci. A cet égard, il est généralement convenu de ne pas considérer un revêtement dont l'épaisseur est à l'échelle nanométrique comme une nanoplaque en raison de la forte interaction entre le revêtement et le substrat. Un film peut être libre (autosupporté ou autoportant) ou appliqué (déposé) sur un substrat, une couche peut être interne ou externe, simple où multiple et une membrane est un film séparant deux phases.

Diverses industries emploient les termes présentés dans le présent document. De nombreux comités de normalisation sont concernés. En particulier, le travail des comités ISO suivants est reconnu:

- ISO/TC 35, Peintures et vernis;
 - NOTE Les termes et définitions spécifiques relatifs aux peintures et vernis employés dans le domaine des nanotechnologies sont donnés dans l'ISO 4618.
- ISO/TC 164/SC 3, Essais de dureté (par exemple nano-indentation);
- ISO/TC 172/SC 3, Matériaux et composants optiques;
- ISO/TC 201, Analyse chimique des surfaces;
- ISO/TC 202, Analyse par microfaisceaux;
- ISO/TC 256, Pigments, colorants et matières de charge.

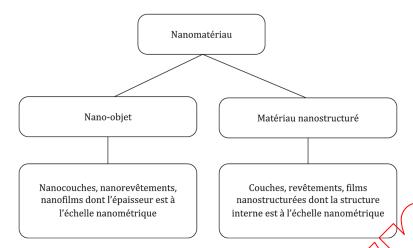
Les termes «revêtement», «couche», «film» et les autres termes associés peuvent être regroupés en faisant la distriction entre les revêtements, couches et films dont l'épaisseur est à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire une dimension externe à l'échelle nanométrique) et ceux dont la structure interne est à l'échelle nanométrique (par exemple les revêtements nanostructrurés, les revêtements nanocomposites, les revêtements de dispersion à nano-objets dispersés, etc.). Pour des besoins de classification, conformément à la hiérarchie établie dans l'ISO/TS 80004-1 (qui décrit les nanomatériaux selon deux catégories: «napo-objets» et «matériaux nanostructurés»),

- les termes «nanocouche», «nanorevêtement» et «nanofilm» sont associés aux «nano-objets» et
- les termes «couches nanostructurées», «revêtements nanostructurés» et «films nanostructurés» sont associés aux matériaux nanostructurés.

Voir la Figure 1 pour plus de détails.

© ISO 2017 – Tous droits réservés

v



NOTE En associant les termes «nanocouche», «nanorevêtement» et «nanofilm» à des «nano-objets» et les termes «couches nanostructurées», «revêtements nanostructurés» et «films panostructurés» à des «matériaux nanostructurés», conformément à la hiérarchie des termes relatifs aux nanomatériaux dans l'ISO/TS 80004-1.

Figure 1 — Hiérarchie des termes relatifs aux nanomatériaux

L'utilisation de plusieurs termes définis dans le présent document dépend de secteurs spécifiques. Il existe donc un usage spécifique en fonction des techniques de dépôt utilisées, par exemple revêtement, dépôt électrochimique (ECD), revêtement par centrifugation, dépôt physique en phase vapeur (PVD), dépôt chimique en phase vapeur (CVD), dépôt par procédé sol-gel, dépôt par couche atomique (ALD), dépôt couche-par-couche (LBL) et dépôt de Langmuir-Blodgett.

Le secteur des polymères est un autre exemple dans lequel les termes «film», «feuillet» ou «feuille» sont souvent utilisés pour décrire le même élément (c'est à dire «un feuillet fin, flexible et transparente, telle qu'un feuillet en plastique utilisé pour l'emballage ou le conditionnement»[9]). À cet égard, le terme «feuille» ou «feuillet» peut davantage convenir à des films libres.

Dans d'autres domaines, le terme «film» est employé pour faire référence à une feuille pouvant recouvrir la surface d'un objet. Le secteur de la galvanoplastie et de la peinture emploie les termes «revêtement» et «couche».

Les termes «film», «revêtement» et «couche» sont souvent utilisés comme des synonymes. Par exemple, le secteur du dépôt sous vide emploie les termes «film mince» (depuis ~1960), «film», «couche», «multicouche» mais aussi «revêtement»; le terme combiné «revêtement à couche mince» est même utilisé. Même les manuels universitaires emploient ces termes comme des synonymes, sans donner de définitions spécifiques. [8] Presque tous les revêtements obtenus par PVD/CVD sont nanostructurés (c'est-à-dire que leur structure est à l'échelle nanométrique).

Certains termes combinés utilisent de façon prédominante un terme spécifique parmi ceux-ci: «film», «revêtement» et «couche»:

- «multicouche» («multifilm» n'est pas utilisé);
- «empilement de couches» («empilement de films» ou «empilement de revêtements» ne sont pas utilisés);
- «revêtement de conversion» et «revêtement de diffusion» («film de conversion» et «film de diffusion» ne sont pas utilisés);
- «couche de conversion» et «couche de diffusion» («film de conversion» et «film de diffusion» ne sont pas utilisés);
- «couche limite» («film limite» et «revêtement limite» ne sont pas utilisés).